

お知らせ

InterOpto 2017 出展募集

『InterOpto』は、国内外のフォトンクス製品・技術が集結する、最先端光技術の国際総合展です。最新光技術の応用先は精密機器や半導体、通信、計測からバイオテクノロジーに至るまで多岐に渡っており、その中でも特に注目度の高いアプリケーションに特化した専門展である、光+バイオ・医療分野の「BioOpto Japan」、レーザによる先端加工に焦点をあてた「LaserTech」、高輝度 LED にフォーカスした「LED JAPAN」と共に、次世代アプリケーション・デバイスを目指した光学技術+製品開発のパートナーングイベント『All about Photonics』として最新情報を発信し、新たなビジネスマッチングを実現します。

会 期：2017年10月4日（水）～6日（金） 10:00～17:00

会 場：幕張メッセ国際展示場・国際会議場

来場予定数：150,000名（同時開催展含む）

入 場 料：2,000円（税込） ※事前登録者または招待状持参者は無料

同 時 開 催：「MEMS センシング&ネットワークシステム展 2017」

「CEATEC JAPAN 2017」

出展対象分野

レーザ/光源	半導体レーザ、YAGレーザ、ファイバレーザ、（近・遠）赤外線レーザ、中赤外レーザ、半導体励起固体レーザ（DPSSL）、波長可変（チューナブル）レーザ、量子カスケードレーザ（QCL）、超短パルスレーザ、気体（ガス）レーザ、可視光LED、UV-LED、テラヘルツ光源、有機EL（OLED）光源、その他レーザ・光源
光素子/部品	光素子・部品、レンズ/フィルタ、ミラー/プリズム、光ファイバ、光コネクタ、光学薄膜、MEMS光スキャナー、その他光素子・部品、光機器/装置、光測定器、分光/分析機器・装置、光応用計測器、レーザ加工機、光伝送機器・装置、光学顕微鏡、ディスプレイ機器・装置、医用レーザ機器・装置、レーザ応用生産機器・装置、ハイパースペクトルカメラ、その他光機器・装置
材料	プラスチック/有機材料、ガラス、セラミックス、結晶、シリコン、化合物半導体、量子ドット、サファイア基板、蒸着材、その他材料
サービス/ソフトウェア	各種ソフトウェア、設計・試作受託サービス、試験・加工受託サービス、コーティング装置・サービス、位置決め装置/アクチュエータ、除振台/光学テーブル、電源装置/ドライバIC、保護めがね、その他関連製品・技術・サービス

出展受付期間

早期申込割引締切：2017年3月31日（金） 最終申込締切：2017年6月30日（金） 予定

※但し、締切日前でも規定の小間数になり次第受付終了とさせていただきますので、お早めにお申込みください。

申込方法につきましては下記ホームページを参照下さい。

<http://www.optojapan.jp/interopto/>